INOKUCHI et al. (1986)

19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-112086

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和61年(1986)5月30日

C 07 F 7/18 C 03 C 25/02 // C 08 J 5/08 7118-4H Z-8017-4G 6617-4F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

図発明の名称

アミノシラン系カツプリング剤

②特 願 昭59-233677

②出 願 昭59(1984)11月6日

砂発 明 者 井 ノ 口 博 一

吉田

辺

福島市蓬萊町57-9

⑫発 明 者 渡

昭比古

福島市田沢字桜台12番地の3

の発明者 の発明者 信次郎正

太司

東京都品川区旗の台 6 - 18 - 9 - 206 横浜市港南区最戸 1 - 17 - 3 - 304

一切発明者 吉井一切発明者 米内山

横須賀市浦賀丘2丁目21番2号

⑪出 願 人 日東紡績株式会社

福島市郷野目字東1番地

の出 願 人 日本ユニカー株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6番1号

迎代 理 人 弁理士 浅 村 皓 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

アミノシラン系カツプリング剤

2. 特許請求の範囲

式:

R" R"

(HNANBD)。 Si(OR') 4-a (I) (式中、Aは芳香族炭化水素基、Bは炭化水素基、 Dは1~6個の炭素原子を有する脂肪族炭化水素、 R'は水素又は1~4個の炭素原子を有する炭化 水素基、R"は水素又は1~4個の炭素原子を有 する脂肪族炭化水素基又は1~4個の炭素原子を有 する脂肪族炭化水素基又は芳香族炭化水素基であ り、a は1~3である)の化合物、および/また

式:

R" R"

(HNANHBD)_a Si (OR')_{4-a} X⁻
+ (II)

(式中、A、B、D、R′、R″およびa は前記 定義と同じであり、Xはハロゲンである)の化合 物を含有するアミノシラン系カツプリング剤。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、

式:

R"R"

(HNANBD)。 Si(OR') 4-a (J) (式中、Aは芳香族炭化水薬基、Bは炭化水素基、 Dは1~6個の炭素原子を有する脂肪族炭化水素 R'は水素又は1~4個の炭素原子を有する炭化 水素基、R"は水素又は1~4個の炭素原子を有 する脂肪族炭化水素基又は 1~4個の炭素原子を有 する脂肪族炭化水素基又は 5-a 族炭化水素基であ り、a は 1~3 である)の化合物、および/また は

. R " R "

(HNANHBD)_a Si (OR')_{4-a} X⁻
+ (II)

(式中、A、B、D、R′、R″ およびa は前記 定義と同じであり、 X はハロゲンである)の化合 物を含有するアミノシラン系カツブリング剤に関 する。 本発明に使用する前記式 (I) および (II) の 新規なアミノシラン系化合物は、

it:

RaSi(OR') 4-8 (里) (式中、Rはエポキシ基、イソシアネート基又は ハロゲンを含有する炭化水素基であり、aは1~ 3であり、R'は水素又は1~4個の炭素原子を 有する炭化水素基である)の化合物と、

式:

(式中、R "は水素又は 1 ~ 4 個の 炭素原子を有する脂肪族 炭化水素 基又は 芳香族 炭化水素 基である)の 化合物 とを 反応させることにより 製造することができる。

シラン化合物は、ガラス繊維の処理剤としてよく知られているが、従来この用途に供せられている 例えば アーアミノブロビルトリメト キシシラン、アーグリシドキシブロビルトリメト キシシランなどは耐熱性が不十分であり、最近とみに耐熱

ルスルホン、 4 、 4 ′ - ジアミノジフエニルエーテル、 4 、 4 ′ - ジアミノジフエニルメタン等がある。また前記式(I) 、 (II) および(IV) 中の A としては、例えばフエニル、ジフエニルメタン、ジフエニルエーテル又はジフエニルスルホン 等があり、また B としては、例えばシクロヘキサノール、 2 ・ ヒドロキシプロポキシまたはウレイド等があるがその他の炭化水素基でもよい。

また本発明のアミノシランを得るために、溶剤を使用することが望ましく好適例としては、エポキシ基またはアミノ基と反応する官能基を含有しない溶媒であるが、特に本発明のアミノシランが可溶化するジメチルホルマミド、ジメチルアセタミドなどを使用することが望ましい。触媒については、アミノ基とエポキシ基の反応またはアミノ基とハロゲン化炭化水素から脱塩酸を行なえる、脱塩酸剤などの使用も可能である。

次に、本発明を具体的に説明するために本発明 の実施例を示す。以下の実施例は、本発明を限定 するものではない。「部」はすべて重量部である。 性を要求される電子部品材料である機器板などの 用途に供することができない。

本発明者は、かかる用途に十分耐え得るガラス 機程用処理剤を鋭意検討し、芳香族環を有したジ アミノ化合物とエポキシ基、イソシアネート基ま たはパロゲンを有するシラン化合物との付加また は縮合によって生成する本発明のごときアミノシ ラン化合物を見い出した。

本発明のアミノシラン系カツブリング剤を製造するのに用いられる式(Ⅱ)および(Ⅳ)の化合物の好適例においては、式(Ⅱ)中のエポキシを含有する炭化水素基としては、β・(3・4・エポキシシクロヘキシル)エチル、、r・グリエル、キシアロピル、4(3・4・エポキする炭化水素を含する炭化水素を含する炭化水素を含する炭化水素を含する炭化水素をしては、2・カロエチル、3・クロロエチル、3・クロロエチル、カロロアミノ化合物としては、アニノジアミノベンゼン、4・4・・ジアミノジフェニ

実施例 1

あらかじめ内部を乾燥窒素で置換した2ℓの四ツロフラスコに、4・4′ージアミノジメチルルスのカン297.5部(1.5モル)と変素で加加サン297.5部の加熱性が130℃になるまで加熱性が130℃になるまで加熱性が130℃になるまで加熱では、からのよりになる。クロにはかり、000では、0

130℃で退流下反応を10時間以上行ない、 赤外分光光度計を用い、910cm⁻¹に エポ ドシに 起因する特性吸収のないことを確認してから、反 応系をゆつくり冷却する。

溶媒を除去した生成物は、「Rおよび元素分析から下記分子式に相当するものであることを確認した。

H₂ N — CH₂ — NH-CH-(CH₂)₂ Si (OCH₃)₃

Ø I R 分析

1260cm⁻¹

1310cm⁻¹

◎元素分析

C(%) H(%) Si(%)

64.88.26.3 計算値

分析值

64.4 8.1 6.5

実施例2

あらかじめ内部を乾燥窒素で置換した2ℓの四 ツロフラスコに、4、4′-ジアミノジフェニル エーテル300、3部(1、5モル)とジメチル ホルマミド828、6部を添加し、窒素雰囲気下 で溶液が120℃になるまで加熱攪拌する。内容 物の温度が120℃に達した後、滴下ロートから ァーイソシアネートプロピルトリメトキシシラン 3 7 1. 1部 (1.5 モル) を 1 時間かけて滴下 する。これらの反応操作は、遠流冷却器を付して

ルホン372、8部(1、5モル)とジメチルス ルホトシド829. 4 部を添加し、窒素雰囲気下 で溶液が140℃になるまで加熱機拌する。内容 物の温度が140℃に達した後、滴下ロートから ァークロロプロピルトリメトキシシラン

297.8部を滴下する。これらの反応操作は、 することを防止する。

- 140℃で反応を20時間行ない、赤外分光光 因する特性吸収を消失したことを確認してから、 反応系をゆつくり冷却する。

溶媒を除去した生成物は、【Rおよび元素分析 から下記の分子式に相当するものであることを確 認した。

H₂ N-{\(\sigma\)\cdots\(\sigma\)\cdots\(\delta\)\(\del

◎ I R 分析

 $\nu = N H_2 C I^-$ 1 6 6 0 cm⁻¹

行ない、内容物が系外に留出することを防止する。

120℃で反応を5時間行ない、赤外分光光度 計を用い、2270cm⁻¹付近のイソシアネート基 に起因する特性吸収が消失したことを確認してか ら、反応系をゆつくり冷却する。

溶媒を除去した生成物は、「Rおよび元素分析 から下記の分子式に相当するものであることを確 忍した。

O I R 分析

 $\nu = N + CON \cdot H = 1690 \text{ cm}^{-1}$

◎元素分析

C(%) H(%) Si(%)

計算値 56.3 6.7 6.9

分析值 56.0 6.6 7.0

あらかじめ内部を乾燥窒素で置換した2ℓの四 ツロフラスコに4、4′-ジアミノジフェニルス

◎元素分析

C(%) H(%) Si(%)

計算値 48.4 6.1 6.3

分析值 48.36.0

実施例4

その他、各種の反応例を第1表に示す。但し、 表中の溶媒は下記の略号を使用する。

DMSO: ジメチルスルホキシド

DMAC: ジメチルアセタミド

DMF : ジメチルホルマミド

HMPA: ヘキサメチルホスホルアミド

第 1 表

At.			*	17	
合物	Ø. ₩	游 媒	到 监 了	時間	生 成 物
1	H ₂ N-CH ₂ -CH ₂ -NH ₂ 0 - (CH ₂) ₂ S i (OCH ₃) ₃	DMSO	130	10	H ₂ N- CH ₂ - NH (H) (CH ₂) ₂ Si (OCH ₃) ₃ OH
2	H ₂ N-CH ₂ -CH ₂ -CHCH ₂ O (CH ₂) ₃ S i (OCH ₃) ₃	DMAC	130	12	H ₂ N-()-CH ₂ -()-NHCH ₂ CHCH ₂ O (CH ₂) 3 S i (OCH ₃) 3 OH
3	H ₂ N-CH ₂ -C-NH ₂ CI (CH ₂) ₃ Si (OCH ₃) ₃	DMF	140	20	H ₂ N-Q-CH ₂ -Q-NH ₂ (CH ₂) ₃ S i (OCH ₃) ₃ C i
1	H ₂ N-CH ₂ -CH ₂ -NH ₂ OCN (CH ₂) ₃ S i (OCH ₃) ₃	НМРА	130	8	H ₂ N-CH ₂ - NHCNH (CH ₂) 3 S i (OCH ₃) 3

第 1 表 (校さ-1)

化合物	原料	沼 媒	条 温度 C	件時間	生 成 物
	H ₂ N-Q-Q-NH ₂ O(H) - (CH ₂) ₂ Si (OCH ₃) ₃	DMAC		12	H ₂ N-O-O-NH-(H)-(CH ₂) ₂ Si (OCH ₃) ₃
1	H ₂ N-O-O-NH ₂ CH ₂ -CHCH ₂ O (CH ₂) ₃ Si (OCH ₃) ₃	DMSO	130	10	H ₂ N-O-O-NHCH ₂ CHCH ₂ O (CH ₂) 3 S i (OCH ₃) 3 OH
7	H ₂ N-\(\sigma\)-O-\(\sigma\)-NH ₂ CI (CH ₂) ₃ Si (OCH ₃) ₃	НМРА	140	20	H ₂ N-()-0-()-NH ₂ (CH ₂) ₃ Si (OCH ₃) ₃ CI
8	H ₂ N-\(\sigma\)-O-\(\sigma\)-NH ₂ OCN (CH ₂) 3 S i (OCH ₃) 3	D M F	120	5	H ₂ N-\O-\NHCNH (CH ₂) 3 S i (OCH ₃) 3 O

カ 1 表(終き-2)

化			*	14	
合物	A .	溶 蜈	程 C	時間	生 歧 物
	$H_2 N - SO_2 - NH_2$ $O = (CH_2)_2 Si (OCH_3)_3$	DMF	130	10	H ₂ N- SO ₂ - NH- H (CH ₂) ₂ Si (OCH ₃) ₃
	H ₂ N SO ₂ - NH ₂ CH ₂ - CHCH ₂ O (CH ₂) ₃ S i (OCH ₃) ₃	НМРА	140	8	H ₂ N-()-SO ₂ -()-NHCH ₂ CHCH ₂ O (CH ₂) ₃ S i (OCH ₃) ₃ OH
11	H ₂ N- SO ₂ - NH ₂ CI (CH ₂) ₃ Si (OCH ₃) ₃	DMSO	140	20	H ₂ N-C-SO ₂ -C-NH ₂ (CH ₂) ₃ Si (OCH ₃) ₃ Ci
1	$H_2 N - \bigcirc SO_2 - \bigcirc -NH_2$ $OCN (CH_2)_3 Si (OCH_3)_3$	DMAC	130	5	H ₂ N-()-SO ₂ -()-NHCNH (CH ₂) ₃ S I (OCH ₃) ₃

第 1 表 (続き-3

化			条	FF.	·
合物	69. 料	謝 媒	温度	時間	生 成 物
	$H_2 N NH_2$ $O = H - (CH_2)_2 Si (OCH_3)_3$	DMSO	130	10	H ₂ N-(CH ₂) ₂ Si (OCH ₃) ₃
1	H ₂ N-()-NH ₂ CH ₂ -CHCH ₂ O (CH ₂) ₃ S i (OCH ₃) ₃	DMSO	130	8	H ₂ N- NHCH ₂ CHCH ₂ O (CH ₂) 3 S I (OCH ₃) 3
1 15	H ₂ N-()-NH ₂ C1 (CH ₂) ₃ Si (OCH ₃) ₃	DMSO	140	20	H ₂ N-(CH ₂) ₃ Si (OCH ₃) ₃
1	H ₂ N- NH ₂ OCN (CH ₂) ₃ Si (OCH ₃) ₃	DMSO	130	5	H ₂ N-_NHCNH (CH ₂) 3 S i (OCH ₃) 3 0

試験例1

, en

実施例 1 および 2 で得られた新規アミノシラン 化合物を使用したエポキシ樹脂積層板の耐熱性と 含水率を測定した結果を第 2 表に示す。また、比 校のため 7 - アミノブロビルトリエトキシシラン (日本ユニカー㈱A - 1 1 0 0) および 7 - グリ シドキシブロビルトリメトキシシラン(日本ユニ カー㈱A - 1 8 7) の結果も併記する。

ガラスクロスの処理

実施例1 および 2 で得られた新規アミノシラン化合物をメタノールに溶解し、固型分 0 . 5 %の溶液を調製する。 アーアミノブロビルトリエトキシランは、蒸留水に溶解し、固型分 0 . 5 %の溶液を調製し、またアーグリシドキシブロビルトリメトキシシランは、あらかじめ酢酸で pH 4 に調整した蒸留水に溶解し、固型分 1 . 0 %の溶液を調製する。

上記のそれぞれの溶液に脱油したガラスクロス (日東紡績(附WE・18K)を浸漬し、スクイズロールで絞り110℃×10分間乾燥する。

ラミネートの 0 S മ 最高の有様 8 တ 0 O ന ガラスクロスの 処理剤の付着率 22020 60 S 8 ö Ö 8 വ œ O Ġ, 级大器 ö Ö **ナレッシャークッカ** 母既 (分) 0 õ 9 က ā 7 - グリシドキシブロピル トリメトキシシラン **ィーアミノプロビル** トリエトキシシラン ツレン行句皆 実施例2 東施例。

ラミネート試片の作製

表面処理したガラスクロスにFR-4タイプのエポキシ樹脂(油化シェルエポキシ㈱エピコート1045-A・70)を含浸させ、140℃×10分間乾燥してプレブリグとする。このプレブリグ8枚を重ね、上下に銅箔を重ね、170℃×40kg/cm×70分の条件で成型する。全面エツチングによつて銅箔を除去し、50×50mmの試片を切り出す。

評価方法

(1)ハンダ耐熱試験

試片を133℃のプレツシャークツカーで処理した後、260℃のハンダ浴に20秒間没漬する。試片面のふくれ、またははがれが起こるプレツシャークツカーでの処理時間を求める。

(2) 吸水試験

低片を133℃のプレツシャークツカーで 180分処理した後、23℃の蒸留水に24時 間浸漬し、吸水率を求める。

試験例2

第1表の化合物 3 および 6 の新規アミノシラン化合物を使用したポリアミノビスマレイミド 樹脂積 版の耐熱性と含水率を測定した結果を第 3 表に示す。また、比較のため アーアミノブロビルトリエトキシシランの結果も併記する。

ガラスクロスの処理

新規アミノシラン化合物および比較例に用いる シラン化合物の水溶液は、試験例 1 と同様にして 調製する。

上記のそれぞれの溶液に脱油したガラスクロス (日東紡績㈱WE-116E)を浸液し、スクイズロールで較り110℃×10分間乾燥する。

ラミネート試片の作製

表面処理したガラスクロスにポリアミノビスマレイド樹脂(ローンプーラン社ケルイミド601)とN-メチル2ピロリドンの等均一混合物を含浸させ、160℃×7分間乾燥してプレブリグとする。このプレブリグ8枚を重ね、上下に開絡を重

第 2 数

a、170℃×40kg/cm×70分の条件で成型 する。220℃×1時間の接硬化機、全面エツチングによって顕箔を除去し、50×50mmの試片 を切り出す。

評価方法

(1)ハンダ耐熱試験

試片を151℃のプレツシャークツカーで処理した後、290℃のハンダ浴に20秒間浸渍する。試片面のふくれ、またははがれが起こるプレツシャークツカーでの処理時間を求める。

(2) 吸水試験

切り出した試片を50℃の乾燥機で24時間 放置した後、23℃の蒸留水に24時間浸漬し、 吸水率を求める。

シラン化合物	ブレツシヤークツカー 処理時間(分)	吸水净 (%)	ガラスクロスの 処理剤の付寄率 (%)	ラミネートの 街路台有等 (%)
の化合物3	105	0.33	0. 13	49.7
との化合物 6	105	0.35	0.14	50.1
- アミノブロビル Jエトキシシラン	7.5	0.42	0. 11	49. 2
- グリシドキシプロピル リメトキシシラン	4 5	0.48	0. 18	49.5

က

紙

Claim Z

Serial No.:09/844,855

JP 61112086 19860530 A2 19890307

JP 1984-233677 19841106

JP 01013714 B4

OS CASREACT 106:18807

The title coupling agents comprise aminosilanes (RNHZNR1Z1Z2)mSi(OR2)4-m (I; Z = arom. hydrocarbon group; ZI = hydrocarbon group; Z2 = C1-6 aliph. hydrocarbon group; R = H, C1-4 hydrocarbon group; R1 = H, C1-4 hydrocarbon group, arom. hydrocarbon group; R2 = H, C1-4 hydrocarbon group; m = 1-3) and/or I hydrohalides. I are heat-resistant and are suitable for treating glass fibers in the manuf. of laminates for electronic parts. Thus, 297.5 parts 4,4'-diaminodiphenylmethane and 832.9 parts Me2SO were heated to 130.degree. under N, 369.6 g .beta.-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysi lane was added dropwise over 1 h, and the mixt. was refluxed at 130.degree. for .gtoreq.10 h to give I (R, R1 = H, R2 = Me, Z = 4/4'-C6H4CH2C6H4, Z1 = 6-hydroxy-1,3-cyclohexylidene, Z2 = CH2CH2, m = 1). Laminate prepd. from Epikote 1045-A-70 and glass cloth impregnated with I showed no change in a pressure cooker test at 133.degree. after 180 min, and water absorption of 0.81% after 24-h immersion in H2O following the test.

IT · 105822-30-8

RL: RCT (Reactant)

(reaction of, with diamines)

RN 105822-30-8 HCAPLUS

CN Silicic acid (H4SiO4), trimethyl 2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl ester (9CI) (CA INDEX NAME)

$$\begin{array}{c|c} \text{OMe} \\ \text{CH}_2\text{--}\text{CH}_2\text{--}\text{O}\text{--}\sin\text{--}\text{OMe} \\ \\ \text{OMe} \end{array}$$

ANSWER 3 OF 3 HCAPLUS COPYRIGHT 2002 ACS

ΑN 1975:124742 HCAPLUS

DN 82:124742

wačanabe, Akihiko; Yoshida, Shinjiro; Yoshii, Tadashi; DATE APPLICATION NO. Nitto Boseki Co., Ltd., Japan; Nippon Unicar Co., Ltd. CP4-9C18 STIC-EIC 2800 COPYRIGHT 2002 ACS DATE Aminosilane coupling agents Inokuchi, Hiroichi; watanabe Jpn. Kokai Tokkyo Koho, KIND ANSWER 2 OF 3 HCAPLUS 1987:18807 HCAPLUS BIB AB HITSTR 2-3 CODEN: JKXXAF PATENT NO. 106:18807 Japanese patent FAN. CNT 1 Ω DT LA PA SO

Lebrary sai no English translation available

CH- CH2-0-